

日本学術会議公開シンポジウム

「植物工場における 基盤技術の最新動向」

2011年 9月 21日 **Wed** 午後1時～5時
タワーホール船堀 (東京都江戸川区船堀4丁目1番1号)

参加無料
資料代1000円

主催 日本学術会議 農学委員会・食料科学委員会合同
農業情報システム学分会
日本生物環境工学会

資料代は東日本大震災に対する義援金として、日本赤十字社を通じて募金させていただきます。

講

開会あいさつ:野口 伸(北海道大学大学院農学研究院教授, 日本学術会議会員
日本学術会議農業情報システム学分会委員長)

- 1)後藤英司(千葉大学教授, 日本学術会議連携会員)
「光環境制御技術と光を活用する植物生産」
- 2)吉田 敏(九州大学准教授, 日本学術会議農業情報システム学分会オブザーバ)
「高度化された植物生産環境における根の生育と機能」

演

- 3)位田晴久(宮崎大学教授)
「イオン濃度制御法による培養液管理」
- 4)高山真策(東海大学教授)
「工業化のための植物バイオテクノロジー」

総合
討論

コーディネータ

清水 浩(京都大学教授, 日本学術会議農業情報システム学分会オブザーバ)
鳥居 徹(東京大学教授, 日本学術会議農業情報システム学分会オブザーバ)

閉会あいさつ:村瀬治比古(大阪府立大学教授, 日本学術会議連携会員))

参加申込先 京都大学 農学研究科 地域環境科学専攻 hshimizu@kais.kyoto-u.ac.jp
清水 浩 宛 075-753-6163